SENSOR DEVICE AND ITS MANUFACTURING METHOD

Publication number: JP2003121403 (A)

Publication date: 2003-04-23

Inventor(s): OKUMURA SABURO; NISHIMURA YOSHIKAZU

Applicant(s): SANSHA ELECTRIC MFG CO LTD

Classification:

- international: G01N27/22; G01N27/22; (IPC1-7); G01N27/22

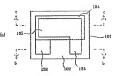
- European:

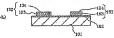
Application number: JP20010320952 20011018

Priority number(s): JP20010320952 20011018

Abstract of JP 2003121403 (A) PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce a cost of a

humidity sensor. SOLUTION This device has paids 139, 136 formed respectively as follows: an oxide film 102 is formed on the surface on one side of film 102 is formed on the surface on the side allows absoluted for a ground electrode flood is given 104 is formed on the ground electrode 103 in larger 104 is formed on the ground electrode 103, an purp electrode 105 is formed on the closure installeting layer 104, and the ground electrode 105 in the side of the side of the side of monocratest side mutually. Soliderates metal layers 134, 154 are formed on the upper surfaces of the paid 133, 153.







Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

四公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-121403 (P2003-121403A)

(43)公開日 平成15年4月23日(2003.4.23)

(51)Int.Cl.7 G 0 1 N 27/22 機用配骨

FI C01N 27/22 f=マコード(参考) A 2G060

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

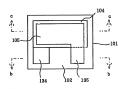
(21)出顧番号	特顧2001-320952(P2001-320952)	(71) 出願人	000144393 株式会社三社電機製作所
(22) 引輸日	平成13年10月18日 (2001.10.18)		大阪府大阪市東淀川区西淡路 3 丁目 1 番56 号
		(72)発明者	東村 三郎 大阪府大阪市東淀川区西淡路 3 丁目 1 番56 号 株式会社三社電機製作所内
		(72)発明者	西村 良和 大阪府大阪市東淀川区西淡路 3 丁目 1 番56 号 株式会社三社電機製作所内
		(74)代理人	100090310 弁理士 木村 正俊 (外1名)

最終頁に続く

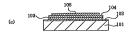
(54) [発明の名称] センザデバイス及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 温度センサのコストを伝統する。 「解決手段】 シリコン基板101の一方の表面に酸化 限102を形成し、散化限102上に下地電極103を 形成し、下地電極103上に有機絶縁別104を形成 し、有機給線面104上に上部電極105を形成し、下 地電極103及び上部電極105は、近いに非途触状態 に形成されたパッド133、153を有し、これらパッド133、153の上面に半田付け可能な金属層13 4、154が形成されている。







【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリコン基板と、

このシリコン基板の一方の表面に形成した酸化膜と、 この酸化膜上に形成された下地電極と、

この下地電極上に形成された有機絶縁層と、

この有機絶縁層上に形成された上部電極とを、具備し、 前記下地電極及び上部電極は、互いに非接触状態に形成 されたパッド部を有し、これらパッド部の上面に半田付 行可能な金属層が形成されているセンサデバイス。 【請求項2】 請求項1記載のセンサデバイスにおい

T請求項2) 請求項1記載のセンサデバイスにおいて、前記両金属層上に、端子金属がそれぞれ半田付けされているセンサデバイス。

【請求項3】 シリコン基板の表面に形成した酸化膜上 に、パッド部としての突部を具備する下地電極を蒸着法 またはスパッタ法で形成する工程と、

上紀突部以外の前記下地電極の上面に、有機絶縁層を固 着する工程と、

該有機絶縁層の上面に、パッド部としての突部を具備する上部電極を蒸着法またはスパッタ法で形成する工程 と.

上記両突部の上面に、半田付け可能な金属層を蒸着によって形成する工程とを、具備するセンサデバイスの製造方法。

【請求項4】 請求項3記載のセンサデバイスの製造方 法において、前記半田付け可能な金属層に、端子リード を半田付けする工程を、具備するセンサデバイスの製造 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、湿度センサのよう なセンサデバイス及びその製造方法に関する。

[0002]

【柴来の技術】温度センサには、種々の形式のものが塩 案されているが、そのうちの1つに、2つの電振の間に 有機能縁層を挟むことによってコンデンサを形成し、こ の有機能縁層に水分が付着することによって静能容量が 変化することを利用したものがある。この型の温度セン サの一例を囚4(a)、(b)に示す。

【0003】この選択とか付え、センヴゲイ10と、センヴゲイ10と、マラミッカ盛路11とを、有している、モンサゲイ10では、シリコン基板1の一方の表面に酸化限2が形成されている。この階化電路2が形成されている。この下地電路3が形成されている。この下地電路3は、ワイヤボンドパット部33を見信している。下地電路3の上面に、誘電体として機能する有機2秒緩74が最等されている。この有機4秒階40年40上面に、例えば71ルミニウム製の上部電路5が日常されている。この上部電路50、ワイヤボンドパット部53を具備している。、アイオボンドパット部53を具備している。、ワイヤボンドパット部53を具備している。

【0004】セラミック基盤11の上面には、2つの半 田パッド14、14と、これらにそれぞれ接続される形 状の2つの金パッド12.12とが、それぞれ印刷パターン電格として、形成されている。セラミック基盤11 の上面に、セツサイ10が装着されて、各ワイナンドバッド部33、53から、金パッド12にボンディングワイヤ13によってボンディングされている。半田パッド14、14に、端子リード8、8が半田付けされている。

[0005]

(現場が解決しようとする課題)上記のセンサデバイスでは、ワイヤボンドパット語33、53と、各かパッド 12とのボンティングにおいて不良が発生しやすく の えば下展発生率が約10パーセンドにもなることがあり、コスト引き下げを掴んでいた。また、セラミック基 を11のコストが、印刷加工とサイヤボンディングを含めると、センサゲイ10のコストにはは同等となり、これによっても、センサデバイスのコスト引き下げを大きく駆んでいた。

【0006】本発明は、不良の発生を排除して、歩留まりを向上させると共に、センサダイ以外の部品を合理化することによっても、コストを引き下げたセンサデバイス及びその製造方法を、提供することを目的とする。 【0007】

【課題を解決するための手段】本発明によるセンサデバ イス、例えば温度をとすは、シリコン志敬と、このシリ コン基板の一方の表面に形成した節化限と、このシリ エン基板の一方の表面に形成した節化限と、このを配限 上に形成された下地電極と、この下地電極上に形成された右模能移居と、この有機能移居が、この有機に移成された上部 軍 極とき、具備している。下地電板及び上部電船に 電極、上部電極及び同パッド部は、半田付け不能な金額 によって形成されている。これもの、下地 電極、上部電極及び同パッド部は、半田付け不能な金額 によって形成されている。これもの、下部は、日は平午に突 出したものとすることができる。これもパッド部の上面 に半田付け可能と金属開が形成されている。これも「米」

【0008】前記両金属層上に、端子金属をそれぞれ半 田付けすることもできる。

【0009】本売明によるセンサデバイス、例えば温度 センザの製造力法では、シリコン基板の表面に形成した 酸化限上に、バッド部としての実施を見信うるで記した 酸化限上に、バッド部としての実施を見信うるで記述 が無着法またはスパック法で形成される。上記突部以外 の前記で地電極の上面に、不りが記述としての実態を見信う の有機は熱層の上面に、バッド部としての実態を見信 る上部電極が振着法またはスパック法で形成される。下 地電極及び上部電極は、半田付けが下配な企展版であ 。上記両実施の上面に、半田付け可能な金属層が落着 法によって形成されている。

【0010】更に、前記半田付け可能な金属層に、端子 リードを半田付けすることもできる。

【0011】ワイヤボンディング工程を排除して、ワイ ヤボンドパッド部に、直接に端子リードを半田付けする ことが可能であれば、歩留まりを向上させることができ るし、セラミック連盤も不要となる。しかし、予範電機 及び上部電極は、ワイヤボンドパッド部を含めて、学田 付けが不可能な金属によって形成されており、郷子リー ドの半田付けが可能なるか。そこで、下地電路と 総電極上に、半田付け可能な金属層を形成し、これによって半田付けバッド部を形成している。これによって、 大幅2工程列程と、8番の列略が可能となった。これによって、 大幅2工程列程と、8番の列略が可能となった。

[0012]

【発明の実施の形態】本発明の1実能形態のセンサデバ イス、例えば温度セン対は、図1(a)乃至(c)に示 すように、シリコン基版101を有している。このシリ コン基板101は、例えば厚きが約290mmであり、 約5mm例の平板状のものである。その一方の表面に、 酸化限102が金板に形成されている。

10014)この下地電流103の上面の全域に、有機 絶縁層104が固着されている。この有機絶縁層104 としては、ポリイミド樹脂等の高分子樹脂を使用するこ とができる。有機絶縁層104の厚さは、数ミクロン、 例えば3ミクロントすることができる。

100151 この有機総勝 104の上面には、上部電 個105が固着されている。上部電艦1056、半田付 けが不可能な金属、例えばアルミニウム製によって、形 成されている。上部電艦105は、有機総勝 1010 周辺から、はみ出をないように形成され、例えば郷目 電極まなは無数の孔を貴連させた平板に形成され、これ に相目まなは孔を介して外系が有機影應用104は類1 する。この上部電艦1030一方の辺、例えば郷目 3が設けるれても返し中に断える辺に、突部13 と接触しないように、突部153が形成されている。例 は突部153は、突部133が形成されている。例 は突部153は、突部133が形成されている。例 の同に、突部133とほぼ平行に、かつ上部電船 05と一体に形成されている。突部153は、動が約1 05と一体に形成されている。突部153は、動が約1

[0016] これら突部133及び153の上面に、半 田付けが可能な金属、例えばニッケルからなる金属門 34、154が形成されている、突部133と金属門 34とによって半田付けバッド部132が、突部153 と金属剛154とによって半田付けバッド部152が、それそれ形成されている。 【0017】この趣度セン沖は、例えば図2(a)に示すように、シリコン基板101の上面に能化限102を 形成した後、アルミ素着法またはスパック法によって、下地電極103と突部133とが形成される。次に、同 図(b)に示すように、下地電極103上面に相似を 場開104が形変たれる、同図(c)に示すように、有 機能級同104の上面に、アルミ素着法またはスパック 法によって、上部電極105と突部152が形成され 。同図(d)にフトッチングを付して示すように、突部 133と153の上面に、ニッケルの素着によって、金 駅134とフトリンのよりによって、第子リードレスの温度とソッケが完成され。

【0018】 このように構成されたセンサデバイスで は、突部133及び153の上面に半田付け可能な金属 層134、154を形成しているので、ワイヤボンディ ングして、端子パッドを形成する必要が無い。従って、 ワイヤボンディングの不良による歩留まりの低下を招く ことがない。その上、金パッド、ワイヤボンディングパ ッドを設けたセラミック基盤を使用する必要がない。こ れらが相まって、コストの低減を図ることができる。 【0019】図3に第2の実施の形態のセンサデバイ ス、例えば湿度センサを示す。この湿度センサでは、有 機絶縁層104が、下地電極103の周縁部よりも幾分 内側の位置にまでしか形成されていない点と、金属層 1 34. 154の上面に端子リード108. 108が半円 付けされている以外、図1及び図2に示したセンサデバ イスと同様に構成されている。同等部分には、同一符合 を付して、その説明を省略する。端子リード108、1 08は、金属層134、154が形成された後に、金属 層134、154の上に、半田付けされる。これによっ て、端子リード付きセンサデバイスが完成する。

【0020】上記の実施の形態では、半田付け可能な金属としてニッケルを使用したが、他の金属を使用することもできる。

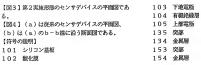
[0021]

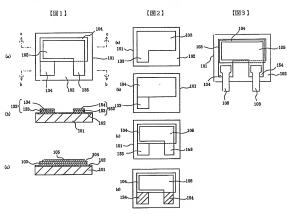
【発明の効果】以上のように、本発明によれば、センサデバイスとしてのコストは、従来のパターン電像を印刷して、セラミック基盤を加工する工程や、センサヴイをセラミック基盤に接着する工程、ワイヤボンディング工程などが不要となり、その材料コストも約半分削減された。しかも、ワイヤボンディングによる不良の発生もなくなり、非留まりが向上した。また、センサデバイスを使用中に発生しやすかったボンディングワイヤの切断が生じることもない。

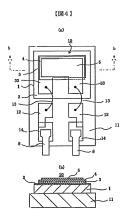
【図面の簡単な説明】

る。

【図1】(a)は本発明の第1実施形態のセンサデバイスの平面図、(b)は(a)のb-b線に沿う断面図、(c)は(a)のc-c線に沿う断面図である。
【図2】図1のセンサデバイスの製造工程を示す図であ







フロントページの続き

Fターム(参考) 2G060 AA01 AB02 AE19 AF11 AG08 AG11 BB10